

Теплый Изостатический Пресс Для Исследования Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: РСІН



введение

Откройте для себя передовой теплый изостатический пресс (WIP) для ламинирования полупроводников. Идеально подходит для MLCC, гибридных чипов и медицинской электроники. Повышение прочности и стабильности с высокой точностью.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	РСІН-20Т	РСІН-40Т	РСІН-60Т	РСІН-100Т
Диапазон давления	0-20Т	0-40Т	0-60,0 тонн	0-100 тонн
Диаметр поршня	130 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	150 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	200 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	220 мм (d) в хромированном масляном цилиндре
Процесс опрессовки	Программная опрессовка - Программное удержание - Сброс давления по времени			
Время удержания	От 1 секунды до 999 минут	От 1 секунды до 999 минут	От 1 секунды до 999 минут	От 1 секунды до 999 минут
Преобразование давления	Программа автоматически пересчитывает давление, выдерживаемое образцом			
Дисплей	7-дюймовый ЖК-экран	7-дюймовый ЖК-экран	7-дюймовый ЖК-экран	7-дюймовый ЖК-экран
Температура нагрева	Комнатная температура-200.0С	Комнатная температура-200.0С	Комнатная температура-200.0С	Комнатная температура-200.0С
Изостатическое давление	300 МПа	300МПа	300МПа	500МПа
Размер изостатической камеры	Ф30×150 мм (М×N)	Ф40×150 мм (М×N)	Ф×50×150 (М×N)	Ф×50×150 (М×N)
Ход поршня (Т)	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм